



수직정렬 나노선을 이용한 이방성 전도성을 가진 투명한 필름 제작 방법

특허등록번호

10-1341102

특허명

수직정렬 나노선을 포함하는 이방성 투명전기전도성기요성박막구조체및그 제조방법

대표발명자

소재계능축정센터 송재용



투명필름 제작 기술

우리가 매일 사용하는 다양한 종류의 터치스크린에 꼭 필요한 투명필름 제작 방법 기술을 KRISS에서 만나보세요.

이 기술은 기존의 전도성 투명필름 제작기술에 비해 작업비용과 원료비용을 절약할 수 있습니다. 또한 부러지지 않고 휘는 성질을 가지는 전극 형태를 제공함으로써 다양한 플렉서블 전자 장치에 구현 가능하다는 장점을 자랑합니다!

기존과 차별화된 해당기술 이전으로 디스플레이 필름제작 시장에서 경쟁력을 갖추어보세요!

